19 日本国特許庁(JP)

①符許出願公告

### 留特 許 公 報(B2)

- 14329

@Int. Cl. 3

識別記号

庁内整理番号

20℃会 平成4年(1992)3月12日

G 02 F 1/137 C 09 K 19/4\_

8806-2K 6742-4H

発明の数 1 (全8頁)

❷発明の名称 液晶表示素子

> 図特 類 昭56-94086

**國**公 昭57-40229

頤 昭56(1981)6月19日 **@**#.

**@**57(1982)3月5日

優先権主張 ◎1980年6月19日@西ドイッ(DE)@P3022818.3

四発 明 者 ルートヴイフヒ・ポー ル

ドイツ連邦共和国6100ダルムシュタフト・フランクフルテ

ル・シユトラーセ250

四発 明 者 ルドルフ・アイデンシ ンク

ドイツ連邦共和国6100ダルムシュタフト・フランクフルテ

ル・シュトラーセ250

**②発** 明 者 フェルナンド・デル・ ドイン連邦共和国6100ダルムシュタット・フランクフルテ

ピノ

ル・シュトラーセ250

明 者 ゲオルグ・ヴェーベル 720発

ドイツ連邦共和国6100ダルムシュタフト・フランクフルテ ル・シュトラーセ250

メルク・バテント・ゲ ゼルシヤフト・ミツ

ドイツ連邦共和国6100ダルムシュタフト・フランクフルテ ル・シュトラーセ250

ト・ペシユレンクテ ル・ハフフング

四代 理 人 弁理士 南 孝 夫 筝 査 官 上 Œ 忠

1

# 切特許請求の範囲

切出 頭 人

1 液晶誘電体の層厚みと光学的異方性との預が 210~600nmの数値を有することを特徴とする、 ねじれネマチツクセルに基づく液晶表示素子。

て光学的異方性が0.05~0.12である、特許請求の 範囲第1項に記載の液晶表示素子。

液晶誘電体がシクロヘキシルシクにヘキサン 類、安息香酸のシクロヘキシル、ピシクロヘキシ ロヘキサンカルポン酸のフエニル、シクロヘキシ ルフエニル、ピシクロヘキシルまたはシクロヘキ シルエステル、フエニルシクロヘキサン類、シク ロヘキシルピフエニル類, 4, 4-ジシクロヘキ エニルまたはシクロヘキシルエステル、シクロヘ キシルシクロヘキサンカルポン酸のフエニルまた

2

はシクロヘキシルエステル、フエニルー1,3-ジオキサン類またはシクロヘキシルー1, 3ージ オキサン類および(または)フエニルピシクロ [2.22] オクタン類からなる群から遊ばれた1種 2 液晶誘電体の層厚みが3~10µであり、そし 5 又はそれ以上の液晶化合物を少なくとも50重量% 含有する、特許請求の範囲第1項に記載の液晶表 示素子。

## 発明の詳細な説明

本発明は干渉色を持たず、そしてコントラスト ルまたはシクロヘキシルフエニルエステル、シク 10 の角度依存性が非常に小さい液品表示素子に関す

液晶表示素子に対しては、電場の影響下にその 光学的性質、たとえば光透過、光散乱、復屈折、 反射または色が著しく変化するというネマチック シルピフエニル類、シクロヘキシル安息香酸のフ 15 またはネマチックーコレステリック液晶材料の性 質が利用される。このような表示素子の作用は、 たとえば動的散乱現象、整列相の変形またはねじ

れセルにおけるシャツトーヘルフリツヒ効果に基 づいている。

慣用の形式の液晶表示素子の中で、特にねじれ ネマチックセルに基づく素子に近年特別の重要性 が増している。これはこのような素子が小型パツ 5 テリーによってさえも容易に利用できる比較的低 いコントロール電圧で動作できることによる。さ らにまた、これらの表示素子は耐えられないほど 多数の駆動導線、入力導線および出力導線を用い ス表示素子の形成に最も適することが従来から証 明されていた。

しかしながら実際に使用に際してねじれネマチ ツクセルの場合に、特にマトリツクス表示素子の る。特に、観察角度に対する表示コントラストの 著しい依存性が通常見出される。表示コントラス トは、観察方向が液晶層の面に対し少なくともほ ば垂直であるかぎり良好である。しかしながら、 度より以上偏るような横倒から斜めにあるように 見ると、表示コントラストは観察者が対面する個 光子の位置に依存して、最後に表示がもはや認知 できなくなるまで、強く減少する。さらにまた、 用の表示素子がさらに液晶誘電体に而する電極表 面の層の不規則性に依存して、可私光の全スペク トルにわたる色の遊動が見えるようになる、虹色 を示す。

る研究(Bull Soc franc Min., 34巻、1911年、71 ~117頁)から、液晶セルで液晶材料の層厚みと 光学的異方性との積が使用光の波長より実質的に 大である場合に少なくとも干渉現象の生起が防止 できることが推断されていた。本明細書では、液 35 多くの場合にもう1つの電極から90°で相互にわ 晶材料の光学的異方性は屈折の超常應指数と屈折 の常態指数との間の差違と定義する。実際に、層 厚みと光学的異方性との資が1400nmより小さく なつてはいけないことが経験的に受け入れられて いる。既知のエレクトロニクス製造業者の製品規 40 チツクセルの全ての変更および修正を包含し、ま 格はこの頃について2000mmより大きい値を指示 している。した。ながら、液晶誘電体の層厚さを 坦すことによりこの数値を上げると、液晶材料の スイツチング時間が層厚さの二乗で増大するとい

う事実により制限される。現在では通常10~124

の層厚みが用いられるから、液晶誘電体は少なく とも0.14、好ましくは0.18より大きい光学的異方 性を有することが要求される。

4

この方法で、干渉色の発生による難点はねじれ ネマチツクセルの形成および使用においてほとん ど解消されるが、これによつてはコントラストの 強い角度依存性はほとんど改善されない。さらに また、層厚みの減少が干渉色による妨害を生起さ・ ることなく高い情報密度を提供できるマトリック 10 せるという事実が、たとえばテレビジョンスクリ ーンとしての用途に必要とされる一層迅速にスイ ッチングする液晶表示素子のこの方法での開発を 阻止する。

本発明の目的は、表示コントラストが観察角度 形成の場合に、大きな難問題が依然として存在す 15 に対してできるだけ低い依存性を有し、そしてそ の見え方が干渉色の生起により悪い作用を受けな い液晶表示素子を提供することにある。

ここに、驚くべきことに、干渉色のない、ねじ れネマチツクセルに基づく液晶表示素子が、その 表示素子を、たとえば観察角度が垂直から15~20 20 液晶誘電体の層厚みと光学的異方性との積が150 ~600nm、特に200~500nmの数値を有する場合 に得られることが見出された。さらにまた、これ らの表示素子の表示コントラストは従来認められ ていた知見に反して、広い範囲内にわたつて観察 干渉色が多くの場合に生じる、すなわち黒白表示 25 角度にほとんど依存しない、すなわちその再生情 報を有するこれらの表示素子はほとんど全方向か ら同様に容易にほとんど常時、読むことができ る。

従つて、本発明はその液晶誘電体の層厚みと光 偏光子間の液晶の挙動に関するMauguinによ 30 学的異方性との資が210~600nmの数値を有する ことを特徴とするねじれネマチツクセルに基づく 液晶表示素子に関する。

> 偏光子、電極底板および電極を含み、電極の表 面がそこに隣接する特定の液晶材料の優先配向が じれているように処理されている本発明による液 晶表示素子の担立てはこの種の表示素子に慣用の 構成に相応する。本明細書で慣用の構成の用語は 広い意味を有し、また文献から既知のねじれネマ た特にマトリツクス表示素子および西ドイツ国公 開特許出願第2748738号(特開昭51-72069)公根 に従う表示素子(これはマグネットをさらに包含 する)を包含するものとする。しかしながら、本

発明による表示素子と従来慣用のねじれネマチッ クセルに基づく表示素子との基本的差違は液晶層 の厚さにある。慎用の表示素子の層厚さが8μよ り小でなく好ましくは少なくとも10μであり、一 **般に12~20』であるのに対し、本発明による表示 5 ロナフタリン系または4-(トランスー4-アル** 案子における 質厚みは多くで10μ、好ましくは5 ~8μである。これは電極およびスペーサー部品 の製造耐性から可能であるかぎり、僅か3μの液 品層厚みを有する本発明による表示素子の製造が また可能である。  $5 \sim 8$   $\mu$  特に現在工業的用途 10 以上のフッ素原子をまたさらに含有できる 1  $\mu$  4 に好適である6~7μの範囲内の層厚みを有する セルと同様に、液晶誘電体の光学的異方性がこれ と層厚みとの資が150~600mm、好ましくは200~ 500nmの範囲内の数値を有するに十分に大きい場 合に、これらは予期されない程小さいコントラス 15 性構造の構成員子を使用することもできる。甚X トの角度依存性を示しそして干渉色を有しない。

本発明によるこのような表示素子で最適の性質 はこの預が400mm付近、すなわち350~450mmの 範囲内の数値を有する場合に見られる。

光学的異方性値を有する液晶誘電体を本発明によ る表示素子に使用する。たとえば僅かに3μ厚さ のような液晶層を有する極めて薄いセルの場合 に、本発明による干渉色を持たないという効果は 0.12より大きい光学的異方性を有する液晶誘電体 25 を用いても得られる。しかしながら、この種の系 はこのように薄いセルを大規模に製造することが 工業的に困難であることに加えて、その表示コン トラストの角度依存性が、液晶誘電体の光学的異 方性値が0.12またはそれ以下である系に比較して 30 大きいことから、好ましくない。

0.12以下、好ましくは0.05~0.10の範囲内の光 学的異方性Δnを有する液晶誘電体は慣用の液晶 基材から製造できる。この種の多くの材料が文献 から既知である。本発明による表示素子に用いる 35 誘電体が液晶メゾフエースを形成する式 (1)

 $R_1-(A)-X-(B)-R_2$ の化合物の少なくとも1種を少なくとも50重量% 含有すると有利である。この式(I)において、 基AおよびBは液晶基材に一般に慣用である環ま 40 たは環系を表わす。本発明によれば、これらの基 の少なくとも1つは非芳香族または部分的にだけ 芳香族性の母式構成員子好ましくはトランスー 1, 4-ジ置険シクロヘキサン環である。

この目的に使用できるその他の構造の構造員子 は1, 4-ジ置換ジシクロ[222]オクタン環、 トランスー2, 5ージ置換1, 3ージオキサン 環、2,6-ジ置換1,2,3,4-テトラヒド キルシクロヘキシル)ーフエニル段である。同じ 構造の構成員子が基AおよびBのもう1方に存在 することもできるが、さらにまた電子光学用途に 液晶物質として慣用される、特に別の位置に1個 ージ置換ペンゼン環、4、4ージ置換ピフェニル 系、2, 6ージ置換ナフタリン系、2, 5ージ置 換ビリミジン環または3,6-ジ置換s-テトラ ジン環のようなホモ芳香族性またはヘテロ芳香族 はカルポキシル基または直接C-C単結合を表わ すと好ましい。さらにまた、たとえばチオエステ ル基、メチレンオキシ基、メチレンチオ基または エチレン基を表わすこともできる。式(I)の化 0.05~0.12、好ましくは0.05~0.10の範囲内の 20 合物中の倒技基R<sub>1</sub>およびR<sub>2</sub>は12個までのC原子 を有するアルキル、アルコキシまたはアルカノイ ルオキシ基である。1方の側枝基はまたシアノ、 ニトロ、ハロゲンまたはトリフルオロメチルであ ることもできる。

> 本発明により使用される低い光学的異方性を有 する液晶誘電体の好ましい成分は次の成分であ

· 式IIのシクロヘキシルシクロヘキサン、

$$R_1 - H - R_2$$
 (II)

式皿のフエニルシクロヘキサン、

$$R_1 - H - R_2$$
 (III)

式Nのシクロヘキサンカルポン酸フエニルエス テル、

$$R_1$$
— $H$ — $COO$ — $R_2$  (IV)

式Vのシクロヘキサンカルボン鼓シクロヘキシ ルエステル、

10

15

20

25

30

35

(V)

式以のピフエニリルシクロヘキサン、

$$R_1$$
— $H$ — $R_2$ — $R_3$ — $R_3$ — $R_3$ — $R_3$ — $R_3$ — $R_4$ — $R_3$ — $R_4$ — $R_4$ — $R_4$ — $R_5$ —

式VIの4,4'ージシクロヘキシルピフエニル、

$$R_1$$
— $H$ — $R_2$ 
 $(VI)$ 

式匠のシクロヘキシル安息香酸フエニルエステ ル、

$$R_1$$
— $H$ — $COO$ — $COO$ — $R_2$ 

式IXのシクロヘキシル安息香酸シクロヘキシル エステル、

$$R_1 - H - COO - H - R_2$$

式Xの安息香酸シクロヘキシルエステル、

$$R_1 - COO - H - R_2$$
 (X)

式XIの安息香酸ピシクロヘキシルエステル、

$$R_1 - COO - H - R_2$$
(XI)

式XIIの安息香酸シクロヘキシルフエニルエス テル、

$$R_1$$
 COO  $H$   $R_2$  (XII)

シルフエニルエステル、

$$R_1 - H - COO - H - R_2$$

8

式X♥のシクロヘキサンカルポン酸ピシクロヘ キシルエステル、

$$R_1 - H - COO - H - H - R_2$$
(XIV)

式XVのシクロヘキシルシクロヘキサンカルポ ン酸シクロヘキシルエステル、

$$R_{i}$$
  $H$   $COO$   $H$   $R_{i}$   $(XV)$ 

式XVIのフェニルピシクロ [222] オクタン、

$$R_1$$
  $\longrightarrow$   $R_2$   $(X \forall I)$ 

式XVIのフェニルー1, 3ージオキサン、

$$R_1 - C$$
  $R_2$   $(X VI)$ 

式X間のシクロヘキシルー1, 3ージオキサ ン、

$$R_1 \longrightarrow H \longrightarrow R_2$$
 (X VII)

および

式XIXのシクロヘキシルシクロヘキサンカルボ ン酸フエニルエステル、

$$R_1 - H - COO - CO - R_2$$

式(II)~(XIX)の化合物において、側枝基 式X田のシクロヘキサンカルボン酸シクロヘキ 40 RiおよびRzは式 (I) について前記した意味を 有する。ここでシクロヘキサン環または1,3-ジオキサン環に結合した側技基は12個まで、特に 8個までのC原子を有するアルキルまたはアルカ ノイルオキシ基が好ましく、或る場合にはシアノ

10

基も好ましい。

本発明による表示素子用の液晶誘電体は式 (I)、好ましくはデ.(I) ~ (XIX) の化合物の Ⅰ種以上を少なくとも50重量%を含有する。一般 を含有する混合物である。このような混合物はさ らに別の成分と一緒の混合物でもよく、その組成 はその光学的異方性が0.12の値を超えないかぎり 広い限度内で変えることができる。本発明による IX)の化合物の少なくとも 1 種を少なくとも60~ 85重量%含有する。誘電体はまたこれらの群から の液晶基材だけで構成されていてもよい。しかし ながら、この種の誘電体はさらに、その光学的異 料またはドービング物質を含有できる。

以下に本発明を第1図〜第5図を引用して説明 する。

第1図は観察(又は視覚)角度 $\theta$ および $\phi$ を定 養する目的の、液晶セルの説明図である。

第2図は9μの層厚みむよびΔn=0.18( d ×Δn= 1720mm) の光学的異方性を有する慣用のねじれ ネマチツクセルの2種の異なる観察角度θからの 動作電圧に対する吸収の角度依存性を示してい に、吸収は約3.7Vの動作電圧で最大値の90%に 達し、次いで電圧の増加に従い、ゆつくりとしか し一様に最大吸収値の展界値まで達する傾向があ り、吸収は $\theta=40^\circ$ および $\phi=0^\circ$ の角度で見る場 僅かにだけ増大した電圧で、吸収は急勾配にな り、正常動作に十分である90%の値に約6Vの電 圧でだけ再び達する。その他の観察角度に係る特 徴(図示されていない)は吸収の初期最大値が異 なる動作電圧にある以外は質的に同様の経過を示 35 学的異方性を有する液晶誘電体に関する。 す。当該技術の現状に従うこのような液晶表示素 子の場合に、角度に依存して、少なくとも90%の 吸収が6Vの動作電圧でだけ達成される。この数 値は実用上の多くのタイプに対してはあまりにも 高すぎる。このタイプの表示案子は電源として電 40 シル)ーフエネトール18%、 他を用いて動作させるから、追加のエネルギーを 消費する高価な電圧-増幅回路が必要になる。

第3図は当該技術の現情に従う同じ液晶セルの 葉状グラフであり、heta = 40°の一定の観察角度に

おける吸収値を観察角度φの函数としてグラフに 書いたものである。ここで、動作電圧はしきい電 圧の2倍、すなわち約4.5Vの一定値に保持する。 これらの条件下に、少なくとも90%の吸収が約 に、この種の誘電体はこれらの化合物の 2種以上 5 38° $\sim$ 52°の角度  $\phi$ 範囲でだけ達成され、そして少 なくとも60%の吸収がφ=5°~90°、すなわち約 85°の範囲にわたつてだけ達成される。

第4図は本発明による6.5μの層厚みおよびΔn =0.06の誘電体の光学的異方性を有する(d× 液晶表示素子用に好適な誘電体は式(II)~(X 10 An=390nm)液晶セルの場合の動作電圧に対す る吸収の角度依存性を示している。垂直方向で見 る場合に、特性は第2図による慣用の表示素子の 場合に相応する:90%の吸収が同様に3.7Vの動 作電圧で達成される。 $40^\circ$ の視覚角度 $\theta$ の場合に、 方性が0.12以上に増大しないかぎり、慣用量の染 15 90%の吸収がまた2.7Vで達成される。しかしな がら、電圧が増加した場合でも吸収は少し上昇す るだけであり、再び少し落ちるが、90%より少な くはならない。その他の観察角度 $\theta$ についての特 性は同様の様相を示す。観察角度からほとんど独 20 立している少なくとも90%の吸収が本発明による 液晶表示素子により3.7Vの動作電圧ですでに達 成される。

第 5 図は本発明による $9\mu$ の層厚みおよび $\Delta n$ = 0.06の誘電体の光学的異方性を有する(d ×Δn る。垂直方向( $\theta=0^\circ$ ; $\phi=0^\circ$ )から見た場合 25 =540nm)液晶セルの葉状グラフである。このグ ラフでは、吸収値が  $\theta=40^\circ$ の一定の観察角度お よびしきい電圧の2倍の一定の動作電圧における 観察角度すの函数としてまたグラフに書かれてい る。ここで、少なくとも90%の吸収が約31°~58° 合に約2.7Vの電圧で約95%の最大値に達する。30の や範囲で達成されるが、この吸収は $-90^\circ$ (270°) ~+172°で、すなわち約262°の範囲にわた つて、80%以上である。これは慣用の構成素子の 液晶セルの範囲の3倍以上である。

次例は本発明による表示素子で使用する低い光

4-(トランスー4-n-プロピルシクロヘキ シル)ーベンゾニトリル25%、

4ー(トランスー4ーnープロピルシクロヘキ

トランスートランスー4-n-ブチルシクロへ キシルーシクロヘキサンー4ーカルボニトリル20 %、

トランスートランスーイーエチルシクロヘキシ

ルーシクロヘキサンー4'ーカルポニトリル20%、

トランスー4ーnーペンチルシクロヘキサンカ ルポン酸 4-(トランス-4-n-プロピルシク ロヘキシル)ーフエニルエステル10%、および

ヘキシルシクロヘキサンー4'ーカルポン酸トラン スー4ーnープロピルシクロヘキシルエステル7 %

からなる液晶誘電体は−7℃の融点、+60℃の透明 電異方性およびΔn=0.08の光学的異方性を有す る。ねじれネマチツクセルに6.5μの層厚みで使用・ すると、20°で測定したしきい電圧は1.85Vであ る。このしきい電圧の温度依存性は9.5mV/でで ある。従つてこの誘軍体は時分割駆動する、本発 15 図面の簡単な説明 明による液晶誘電体に極めて適している。

# 图 2

トランスートランスー4ーエチルシクロヘキシ ルーシクロヘキサンー4'ーカルポニトリル29%、

キシルーシクロヘキサンー4'ーカルポニトリル29 %

4-(トランスー4-n-プロピルシクロヘキ シル)ーフエネトール28%、

キシルーシクロヘギサンー4ーカルポン酸トラン スー4ーロープロピルシクロヘキシルエステル 9 "**‰** および

4-(トランスー4-n-ペンチルシクロヘキ トランスートランスー4ーロープロピルシクロ 5 シル)ー4ーロープロピルジクロヘキシル)ーピフ エニル5%

からなる液晶誘電体は一6℃~+63℃の温度範囲 内のネマチックメゾフエース、20℃で28×10<sup>-2</sup> Pasの粘度、 $\Delta \epsilon = +3.55$ の誘電異方性および $\Delta n$ 点、 $20^{\circ}$ Cで $26\times10^{\circ}$ Pasの粘度、 $\Delta \varepsilon = +6.03$ の誘 10 =0.07の光学的異方性を有する。 $20^{\circ}$ Cで測定した しきい電圧は2.16Vであり、そしてしきい電圧の 温度依存性は13.5mV/でである。この誘電体は 時分割駆動する、本発明による液晶表示療子に良 く道している。

第1図は液晶セルを、その観察角度を定義する 目的で描いた図解図であつて、Aは観察者の視線 を、Bは偏光子をそしてCは垂直方向を表わす。 第2図および第4図は従来慣用の液晶表示素子お トランスートランスー4ーnープチルシクロへ 20 よび本発明による表示案子のわじれネマチックセ ルの観察角度に対する吸収の角度依存性をそれぞ れ示すグラフである。第3図および第5図は従来 慣用の液晶表示素子および本発明による表示素子 の一定の観察角度における吸収を観察角度の函数 トランスートランスー4ーnープロピルシクロへ 25 としてそれぞれ示した葉状グラフである。









